PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

59-131902

(43) Date of publication of application: 28.07.1984

(51)Int.Cl.

G02B 5/02 G02B 27/48

(21)Application number: 58-197751

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

(72)Inventor: SUZUKI TAKASHI

IIZUKA KIYOSHI

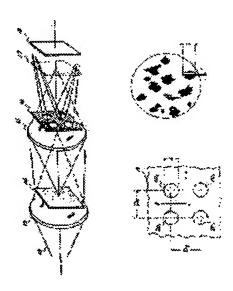
(54) FORMING METHOD OF SPECKLE DIFFUSION PLATE

21.10.1983

(57)Abstract:

PURPOSE: To form diffusion plates of a uniform size by providing a light shielding plate having light transmission regions in the coherent luminous flux which illuminates the diffusion plate or the luminous flux from the diffusion plate illuminated by the coherent luminous flux and recording directly the resulting speckle pattern to a photosensitive material.

CONSTITUTION: The coherent luminous flux of a laser illuminates the 1st diffusion plate 14 of a transmission or reflection type and is focused at the center of a lens 15. A light shielding plate 16 has four hole apertures 201, 202, 203, 204 apart from each oether by D, which are respectively of a size (d) and are disposed at the vertexes of a square and are D/d≃1W4. The pattern wherein the interference fringe of a pitch P is superposed on the speckle pattern of an average size δ is formed on a photosensitive material 18. The interference fringe is mainly the interference fring formed of the apertures 201, 202 and the apertures 203,



204 and extending in a direction (x) and the interference fringe formed of the apertures 201, 203 and the apertures 202, 204 and extending in a direction (y). The diffusion plate is obtd. by treating the recorded photosensitive material 18.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—131902

⑤Int. Cl.³ G 02 B 5/02 27/48

識別記号

庁内整理番号 7036-2H 8106-2H ❸公開 昭和59年(1984) 7月28日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

匈スペツクル拡散板作成方法

0)特

願 昭58-197751

@出

頁 昭51(1976)10月21日

砂特

願 昭51-126520の分割

⑫発 明 者 鈴木隆史

横浜市港北区新吉田町3448—44

⑩発 明 者 飯塚清志

川崎市高津区下野毛872

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号

邳代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 組 1

1. 発明の名称

スペツクル拡散板作成方法

2. 特許請求の範囲

(1) 第1の拡散板を照明するコヒーレント光東中 又はコヒーレント光東によつて照明された第1 の拡散板からの拡散光東中に光透過領域を有す る遮光板を散け、得られたスペックルパターンを 光感材に直接記録し第2の拡散板としてスペッ クル拡散板を得るスペックル鉄散板作成方法。 3.発明の群細な説明

本発明はスペックル拡散板作成方法に関するも のである。

スペックル拡散板とはコヒーレント光東で照明されたスリガラス等の第1の拡散板からの拡散光東中に生じたスペックルバターンを記録し得られた第2の拡散板である。

そして、このスペックル拡散板及びその製造方法は従来から知られている。

本発明のスペックル拡散板作成方法はこれら従

来の方法で作成したスペックル拡散板の拡散特性とは異なる拡散特性を有するスペックル拡散板を作成する方法に係るもので、その特徴は個々のスペックルサイズがそろつたスペックルパターンを記録したスペックル拡散板の作成を可能にした点である。

従つて、本発明の目的はサイズがそろつたスペックルバターンを配録したスペックル拡散板が作成可能なスペックル拡散板の作成方法を提供することである。

この目的は第1の拡散板を照明するコヒーレント光東中又はコヒーレント光東によつて照明された第1の拡散板からの拡散光東中に光透過領域を有する遮光板を設け、得られたスペックルバターンを光路材に直接影響することによつて遠底される。

以下添付図面を使用して本発明を説明する。

第1 図は1 銀レフレックスカメラのピント板と して使用されていた拡散板の断図図を示すもので、 これら従来のピント板は通常機械的方法すなわち、 ガラス板を荒摺りする方法、又は荒摺りされた金 これに対して、本発明の方法で実際に作成されたスペックル拡散板の拡散角度特性は第2図の点線2で示すように中心から必要とする角度即ち、5~10° 付近まで拡散光が線形的に減少するか、あるいは同図の破線3で示すようにある角度内に殆んどの拡散光を集中するか、あるいは一点鎖線4で示すように拡散特性を示すカーブの全体的形

レンズの 直径 4 をそろえる (微小レンズ間のパワーをそろえる)ことが 望ましい。

本発明の方法を第4図を用いて具体的に説明する。

D/a = 1 ~ 4

状は従来のもの、実級1、と余り変わらないが、 すその部分の拡散光を少くすることによつて、中 央、中間部分の光景を上げたものとなる。本発明 の方法を用いて得られた拡散板の、従来の拡散板 に対して、共通に有する特性は、第2回2に見る 如く角度の大きい拡散光が15°付近で従来品のほ ぼ半分限度に低下し(第2図2には示されていな いが、20°付近では従来品においては拡散光が弱 存するのに対し、本発明によって得られた拡散板 では殆んど0となる。) 低下した分だけ遊に角度 の小さい領域での拡散光が増加している点にある。 そして、本発明の方法によつて作成されたスペッ クル拡股板の好ましい例は第3回にその断面を示 した如くほぼ大きさのそろつた、符らかな微小レ ンズが密に配列された構造のものである。このよ うな機成で、第.2 図の点線2で示した特性を得る には各頭小レンズの話されがほぼ一定とすると、 レンスの直径ぃをある程度パラつかせ(微小レン ズ間のパワーをパラつかせ) ることによつて得ら れ、又第2図の破線るの如き特性を得るには极小

である。この直径と間隔との比は、第2図の破線 3の如き特性を得る為には箆ましいものであるが、 必ずしもこれに限定されるものではない。また、 前記開口間に透過率分布が有つても良い。

再び第4回に戻って、11は拡散板14の結像 レンズ15による像、18はスペツクルパターン 記録用感光材である。このスペックルパターン記 録用感光材18上には第6図に示すように、平均 的大きさななるスペックルパターンにピッチPな る干渉額が重ね合わさつたパターンが形成される。 干渉額は主として期口 201,20% と明口 20%,20% に よつて形成される。方向に延びる干渉絡、と閉口 201,20* と開口 20*,204 によつて形成されるッ方 向に延びる干渉癖であるが、開口 201 と閉口 204, 朗口 20 * と閉口 20 * によつて形成される対角線上 に形成される干渉箱も存在する。しかしながら対 角線上に形成される干砂箱は干砂に寄与する光量 がエッ方向に延びる干渉物形成に寄与する光量に 比して少いため、スペックルを分断する作用は相 対的に低い。

特開昭59-131902(3)

第7 図、第8 図は第4 図と異なる光学配置を示すもので、第7 図中レーザー光源からの光東27はコンデンサーレンズ28、開口29 を通して拡散板30を照明する。コンデンサーレンズ28からの出射光の収束位便は感光材面上でスペックルの強度分布が一様である限り余り問題ではない。又、第8 図のように開口29と拡散板30を入れ換えても良い。

本発明に用いる遮光板は前途の例に限ちず、第9回の如く3つの開口 221, 22 = 。 22 = を有するもの、 或いは第10回のように輪帯開口 24を有する遠 光板 23を用いてもよい。 超額によれば粒状性を

第2図は従来の拡散板及び、本発明の方法によって作成された拡散板の配光特性図、部3図図図の方法によって作成された拡散板の配置の一例を引きる。第5図は本発明を実施する際ではなって形成された。第5図は本発明の方法によって形成さればである。第6図は本発明の方法によって形成される。次次本発明を実施する光学系の他の権成例を示す図、第10図は第5図に示した進光板の変形のである。

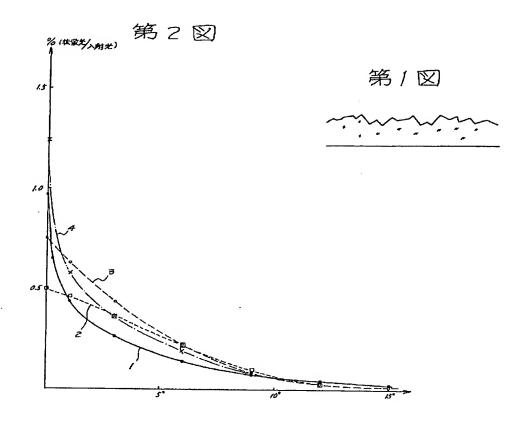
1 2 · · · コヒーレントな光取、1 3 · · · 解明用レンズ、1 4 · · · 第 1 の拡散板、1 5 · · · 結像レンズ、1 6 · · · 遮光板、1 7 · · · 第 1 の拡散板の像、1 8 · · · 感光材。

出頭人 キャノン株式会社 代理人 丸 島 鶴 <u>- 標本</u> そろえるには、輪帯関口を用いた場合が最も効果的であった。尚、第10図には輪帯開口が示されているがこの閉口部が多少変形したもの例えば1部が切り欠けているものでも良い。

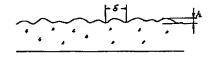
4.図面の簡単な説明

第1 図は従来のスリガラス等の拡散板の断面図、

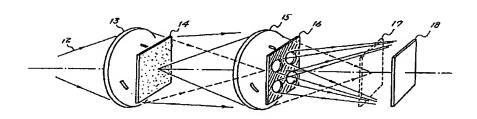
8

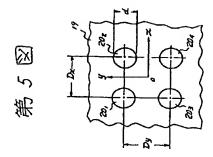


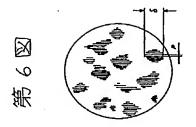
第3図

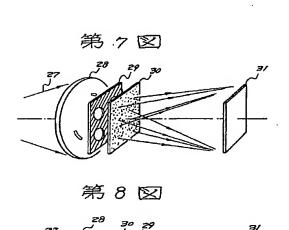


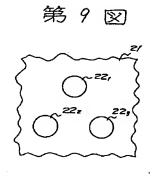
第 4 図

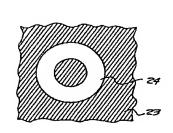












第 10 図